А.Д. Верхотуров*, И.А. Подчерняева**, Л.А. Коневцов*

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ МЕТАЛЛАМИ И КЕРАМИКОЙ НА ОСНОВЕ ZrB2 ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

 Институт материаловедения Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения РАН,
ул. Тихоокеанская, 153, г. Хабаровск, 680042, Россия
** Институт проблем материаловедения НАН Украины,
ул. Кржижановского, 3, г. Киев, 3680, Украина

Введение

В настоящее время более 80% режущего инструмента (РИ) из вольфрамсодержащих твердых сплавов (BTC) выпускается с защитными покрытиями, наносимыми в основном различными способами термодиффузионного насыщения или газового осаждения (PVD, PCVD). Главными недостатками этих методов являются трудности создания композиционных керамических покрытий сложного состава и экологическая безопасность технологического процесса, а также высокая стоимость оборудования. Данное исследование является развитием работ по электроискровому упрочнению инструментальных материалов: конструкционных сплавов [1, 2], штампового инструмента [3] и вольфрамсодержащих твердых сплавов (ВТС) [4]. Для обеспечения несущей способности РИ и стойкости к ударным нагрузкам покрытия конструируют с определенной структурой (слоистой градиентной или матричной) путем чередования твердой и мягкой составляющих [5, 6]. С этой точки зрения интересен метод электроискрового легирования (ЭИЛ), отличающийся наряду с низкой энергоемкостью простым и дешевым оборудованием (на 2-3 порядка дешевле), экологической чистотой, возможностью наносить любые токопроводящие материалы, в том числе при послойной обработке, особенно в условиях мелкосерийного производства [2, 7]. В литературе практически отсутствуют сведения по формированию покрытий методом ЭИЛ на ВТС и их влиянию на конечные параметры качества деталей при резании.

Материалами легирующего электрода для ВТС чаще всего выбирались тугоплавкие соединения титана. Объясняется это тем, что благодаря особенностям структурных превращений в поверхностных слоях титановых сплавов при ЭИЛ и межатомным взаимодействиям в кристаллической решетке соединения Ті с В, С, N обладают более высоким уровнем свойств, ответственных за износостойкость РИ (температура плавления, твердость, коррозионная стойкость), по сравнению с карбидом вольфрама [7, 8]. Вместе с тем склонность титана к образованию в процессе окисления рыхлых полиоксидных слоев Ti_vO_x может оказывать отрицательное влияние на сплошность и прочность вторичных пленок, формирующихся при сухом трении в зоне трибоконтакта в процессе трибоокисления Тісодержащих материалов. Для этого необходимо исследовать влияние на свойства РИ покрытий из тугоплавких соединений циркония, который в отличие от Ti образует плотный слой окалины ZrO₂ при окислении. При этом Ті и Zr являются изоэлектронными и изоструктурными элементами, что должно обеспечивать сходство физико-химических и физико-механических свойств их соединений с В, С, N. Перспективность использования композиционных материалов на основе ZrB₂ для получения покрытий с повышенной износостойкостью при послойном ЭИЛ сталей показана в работах [2, 9]. Обращает на себя внимание исследование процесса ЭИЛ ВТС карбидообразующими элементами (Ti/Zr, C) и алюминием. Алюминий может частично окисляться в межэлектродном промежутке с образованием оксида и оксинитридов алюминия, способствуя улучшению эксплуатационных характеристик поверхности РИ [10].

Никель и хром образуют твердые растворы с Со и смачивают диборид циркония, обеспечивая

[©] Верхотуров А.Д., Подчерняева И.А., Коневцов Л.А., Электронная обработка материалов, 2007, № 6, С. 10–19.

адгезию как с WC-Co-основой, так и с тугоплавкой составляющей композита. Исходя из изложенного целью настоящей работы явилось изучение возможности повышения стойкости ВТС путем ЭИЛ режущей кромки алюминием и композиционной керамикой на основе ZrB₂ с Ni-Cr-Al связкой.

Методика и материалы

Для влияния материала подложки на формирование покрытий и режущие свойства систем покрытие/ВТС основой служила широкая гамма наиболее применяемых вольфрамовых твердых сплавов типа ВК (WC-Co), ТК (WC-TiC-Co) и ТТ (WC-TiC-TaC-Co) марок ВК6, ВК8, ТТ8К7, Т5К10, Т15К6.

В качестве материала легирующих электродов использовали металлы (Al, Ti, Cu), коллоидный графит (C) и композиционную керамику "ЦЛАБ-2" на основе ZrB₂ системы ZrB₂-ZrSi₂-LaB₆ со связкой Ni-Cr-Al (30 мол. %). Электроды в виде штабиков размером 3х4х35 мм из материала "ЦЛАБ-2" получали методом горячего прессования под давлением при температуре ~1900⁰C.

Для испытания стойкости ВТС были использованы пятигранные быстросменные пластины промышленных образцов для токарных резцов с механическим креплением. Износ РИ измерялся по задней грани *h* и передней режущей кромке *l* при вершине резца. Указанные параметры износа сопоставлялись с параметрами работоспособности РИ, учитывающими качественные конечные характеристики поверхностей обработанного материала. К ним, как известно из технологии машиностроения [11], относят параметры точности размера (Р), относительного поворота (П), формы (Ф), полученные в результате обработки резанием. Исследования стойкости ВТС выполнялись при точении прутков стали 45 диаметром 55–30 мм, длиной 450 мм, при чистовых режимах резания: частота вращения шпинделя n=1000 1/мин; подача продольного суппорта s = 0,07 мм/об; глубина резания t = 0,2-0,3 мм.

Процесс ЭИЛ осуществлялся на установке «ЭЛФА-541» при частоте вращения шпинделя с электродом n = 700-850 1/мин; скорости движения продольного стола v = 20-40 мм/мин; поперечной подаче s = 0.5-0.9 мм/ход; токе I=0.8-3.6 А; напряжении U = 65-90 В; частоте импульсов f = 3-4 кГц; длительности импульсов $\tau = 8-12$ мкс; емкость разрядного конденсатора C=0,68 мкФ. Для сопоставления результатов в ряде режимов (получении жидкой фазы, ЭИЛ "ЦЛАБ-2"/ВТС) использовали установки «Корона-1101», «Элитрон-22А». На установке "ЭЛФА-541" применяли цилиндрические электроды диаметром Ø=1 мм из алюминия марки А5, меди М1, титана ВТ1-0, коллоидного графита; на установках "Корона-1101" и "Элитрон-22А" – электроды в виде штабиков размером 3х4х35 мм. Для исследования микроструктуры материалов анода, катода, продуктов эрозии применяли микроскопы «МИМ-10», "Axiosplan-2" (Carl-Zeiss); для измерения твердости – микротвердомер ПМТ-3М. Элементное распределение исследовали на электронно-зондовом комбинированном микроанализаторе WDS/EDS JXA-8100 во вторичных и отражённых электронах в различных режимах (LDF и MDF) с изменением фокусного расстояния для получения топографии поверхности образцов. Анализ проводили при ускоряющем напряжении 20 кВ и токе зонда 1·10-8 А (диаметр пучка 1 мкм). Методы рентгеновской дифрактометрии использовали с применением дифрактометров ДРОН-3М, ADVANCE в монохроматизированном CuK_q-излучении при U = 35 кB, I = 40 mA.

Результаты и обсуждение

Анализируемые ниже результаты были получены на установке "ЭЛФА-541" при отмеченных ранее режимах. На рис. 1 показано изменение параметров массопереноса от числа проходов электрода *і* при ЭИЛ ВТС металлами, графитом и композитом на основе ZrB₂. Объясняя полученные результаты, необходимо учитывать зависимость этих параметров от смачиваемости и адгезионного взаимодействия между материалами анода и катода. При ЭИЛ металлами Al, Cu масса катода непрерывно увеличивается (рис. 1,а), что указывает на благоприятные условия формирования легированного слоя, обусловленные растворимостью Al и Cu в Co-связке BTC. В то же время при ЭИЛ коллоидным графитом имеет место убыль массы катода во всем диапазоне *i* за счет интенсивного окисления графита с образованием легколетучих оксидов СО и СО2, это делает проблематичным его использование для принятых режимов. Следует отметить, что в ранее выполненных работах А.Е. Гитлевича были показаны результаты увеличения массы катода Т15К6 при использовании анода из графитов МПГ-6 и МГ-2, что подтверждает необходимость продолжения исследований по применению графита в процессах ЭИЛ для ВТС. Коэффициент массопереноса $K_{\Pi}=|\Delta_{\rm K}|/|\Delta_{\rm a}|\cdot 100\%$ (привес катода $\Delta_{\rm K}$ по отношению к убыли анода Δ_a) для всех исследованных систем уменьшается с ростом числа проходов электрода і (рис. 1,б). При ЭИЛ алюминием наибольшее значение К_П достигается для подложки из сплава ВК8. Для двойных и тройных карбидных сплавов WC-TiC, WC-TiC-TaC величина K_П уменьшается с повышением в сплаве содержания TiC. Это может свидетельствовать о том, что контактные углы смачивания алюминием карбида титана выше, чем карбида вольфрама.



Рис. 1. Изменение массы анода и катода от числа проходов і при ЭИЛ на установке "ЭЛФА-541" металлами и графитом (а) и влияние числа проходов на изменение K_{Π} (б); ЭИЛ керамикой "ЦЛ-2" выполнялось на "Элитроне-22А"

Коэффициент массопереноса K_{Π} в отличие от ЭИЛ алюминием для материала ЦЛАБ-2 возрастает с увеличением доли TiC в BTC, достигая наибольшего значения (~35 %, число проходов *i*=2) для BTC T15К6. Это является результатом того, что адгезионное взаимодействие в системе ZrB₂-TiC выше, чем в системе ZrB₂-WC. В целом для всех BTC коэффициент K_{Π} при ЭИЛ Al больше, чем при ЭИЛ композитом ЦЛАБ-2-(Ni-Cr-Al), по-видимому, из-за более высокой смачиваемости W и WC алюминием.

На формирование ИПС, в том числе и на K_{Π} , существенное влияние оказывают состав продуктов эрозии и "вторичная" структура анода (рис.2). При указанных технологических режимах ЭИЛ ВТС на установке "ЭЛФА-541" в продуктах эрозии образуются как шарообразные частицы из жидкой фазы размером 0,5–4 мкм, так и твердофазные частицы ~3–35 мкм. При ЭИЛ алюминием встречаются прозрачные частицы γ -Al₂O₃ (лейкосапфиры) и редкие – сине-голубого цвета (сапфиры) [12], образовавшиеся в результате частичного окисления Al в межэлектродном промежутке.

Результатами металлографического и элементного анализов поверхностей катода, анода и продуктов эрозии подтверждается наличие этих фаз (в том числе аморфных). За счет хрупкого разрушения «вторичной» структуры материала анода, а также легированного слоя на катоде количество твердофазных частиц в продуктах эрозии повышается с увеличением числа проходов *i*.





Рис. 2. Продукты эрозии (а) и формирование "вторичной" структуры на аноде (б) при ЭИЛ в системе ЦЛАБ-2/ВК6 x 800. Результаты получены на установке "Элитрон-22А"

В поверхностном слое катода для системы ЦЛАБ-2/ВК6 при $i \ge 5$ проходов образуются фазы серого и коричневато-серого цвета (рис. 3), аналогичные формирующимся на аноде. Металлографический анализ показывает, что при больших значениях рабочего тока в межэлектродном промежутке I = 2,8-3,4 А на катоде формируется сетка гладких канавок-концентраторов напряжений, и при длительном ЭИЛ образуются микротрещины. ЭИЛ на установках "Элитрон-22А" и "Корона-1101", дающих более грубое покрытие, вызывает появление таких канавок и трещин при длительности 3-4 мин/см², а на установке "ЭЛФА-541" – при длительности более 5-7 мин/см². Лучшие условия

формирования поверхностного слоя при ЭИЛ алюминием ВТС наблюдаются для числа проходов i = 3-6 с учетом K_{Π} , толщины покрытия h, шероховатости Ra.





Рис. 3. Микроструктура покрытия системы ЦЛАБ-2/ВКб (а); косой срез (б). ЭИЛ на установке "Элитрон-22А": рабочий ток I=0,8 A±30%, число проходов i=4; x800

Протекающий микрометаллургический процесс в зависимости от режимов ЭИЛ может создавать различные условия формирования поверхностного слоя по глубине покрытия, а следовательно, и его свойств с соответствующим изменением элементного состава и различным распределением фаз по толщине в направлении, перпендикулярном к основе.

На рис. 4 показаны микроструктура поперечного среза образца системы Al/BK8 (*a*) и изменение полуколичественного элементного состава (мас. %) в точках 1-8 в направлении, перпендикулярном к основе (б). ЭИЛ выполнялось на установке "ЭЛФА-541".



Рис. 4. Микрофотография косого среза (45°) образца Al/BK8 с указанием точек для полуколичественного анализа (а) и изменение полуколичественного (мас.%) состава косого среза слоя в направлении, перпендикулярном к основе (б)

Сопоставляя фазовый состав покрытия с элементным распределением по его толщине, можно установить распределение фаз по глубине слоя. Полученные дифрактограммы поверхности покрытия системы Al/BK8 (Приложение, рис. 1) указывают на присутствие карбида вольфрама WC, Al, β -W, α -Al₂O₃ и малых количеств γ - и η -Al₂O₃. Эти данные свидетельствуют о частичном окислении алюминия в процессе ЭИЛ и диссоциации WC с образованием β -W.

Характер спектров микрорентгеноспектрального анализа (рис. 4) позволяет выделить в легированном слое три зоны разного фазового состава: переходная зона (III), примыкающая к основе, состоящая из смеси трех фаз, WC, Co и Al, обеспечивает адгезионную связь покрытия с подложкой. Самая широкая промежуточная зона (II) является двухфазной. Судя по соотношению в ней Al и O, а также по совпадению концентрационных максимумов Al и O, эта зона содержит смесь Al_2O_3 и Al эквимолярного состава (1:1). Узкая наружная зона (I) включает в основном Al и W, вероятно, в виде смеси фаз алюминида вольфрама (WAl₂), W и Al.

Эта зона контактирует непосредственно с обрабатываемой поверхностью и ответственна за формирование вторичной полиоксидной пленки в зоне трибоконтакта, препятствующей схватыванию

рабочих поверхностей и играющей роль твердой смазки в условиях сухого трения. Алюминий, который присутствует во всех трех зонах, образует малые контактные углы смачивания с основными фазами покрытия (<<90°) [13], увеличивая его адгезионную прочность.

На рис. 5 представлены зависимости микромеханических характеристик ЭИЛ-покрытий ВТС от толщины слоя h(a) и числа проходов электрода i(b). Как видно, микротвердость H_V увеличивается с ростом h, достигая максимального значения 17 ГПа (на 3–4 ГПа выше H_V основы ВК6) вблизи границы с подложкой, что может свидетельствовать о повышении концентрации ZrB₂ в этой области.



Рис. 5. Изменение микромеханических характеристик ЭИЛ-покрытий: $a - микротвердости H_V$ по толщине h; 6 - толщины h и параметра шероховатости Ra от числа проходов i для системы BTC/Al

Для системы Al/TT8K7 увеличению H_V с ростом h (≥ 5 мкм) предшествует резкое снижение микротвердости до глубины ≥ 5 мкм в наружном слое. Это можно объяснить как резким возрастанием количества Al по направлению к основе в наружном слое, так и увеличением содержания компонентов сплава с ростом глубины h во внутреннем слое покрытия (рис. 4).

Толщина слоя h и шероховатость Ra с ростом числа проходов i увеличиваются (рис. 5, δ). Причем при ЭИЛ алюминием величина h покрытия выше на сплаве ВК8, чем ТТ8К7. Это согласуется с максимальной величиной массопереноса для системы Al/BK8 (рис. 1, δ) и отражает большую прочность адгезионной связи в системе Al-WC по сравнению с Al-TiC.

С учетом распределения фаз в легированном слое (рис. 4), а также справочных данных для них по модулю упругости Е, коэффициенту термического линейного расширения α и теплопроводности λ можно представить схематично изменение этих параметров по толщине покрытия (рис. 6,*a*). Промежуточная зона II характеризуется экстремальными значениями параметров: минимальным *E* и максимальными α , λ . На границе покрытие-основа различие в величине α может компенсироваться достаточно близкими значениями *E* покрытия и основы, обеспечивая прочность композита в целом. Теплопроводность λ нарастает по толщине в направлении к основе, что создает благоприятные условия теплоотвода от режущей кромки.



Рис. 6. Распределение свойств (E, α , λ) по глубине покрытия: a – экспериментальная схема для системы BK8/Al; δ – расчетная схема несущей способности РИ с оптимальным распределением свойств в покрытии

Экспериментально полученная трехзонная схема (рис. 6,*a*) в целом согласуется с расчетной многоступенчатой схемой (рис. 6,*b*) несущей способности покрытия с оптимальными распределения-

ми *E* и α, обеспечивающим и постепенное изменение этих свойств по глубине покрытия и их приближение к соответствующим величинам основы [6, 7, 9].

Большое влияние на работоспособность РИ из ВТС оказывает стойкость к высокотемпературному окислению режущей кромки. В диапазоне рабочих температур резания $650-1000^{0}$ С в воздушной среде образцы ВТС без покрытия интенсивно окисляются с образованием летучих оксидов WO₃ с доминирующим расположением у основы и CoWO₄, формирующимся преимущественно в верхнем слое (рис. 7, δ), которые легко уносятся из зоны трения вместе со стружкой в процессе обработки резанием.



Рис. 7. Вид образца ВК8 без покрытия до (а) и после окисления на воздухе при нагреве со скоростью 20 °С в мин до 1000 °С и охлаждении в течение 1 часа (б)

Дифрактограммы окисленной поверхности (Приложение, рис. 2) подтверждают формирование указанных оксидов. Низкая коррозионная стойкость ВТС проявляется в большей величине прироста массы исходных образцов (без покрытия) в процессе окисления (рис. 8,*a*). Нанесение ЭИЛпокрытий в 4–10 раз уменьшает прирост массы образца ВТС при повышенных температурах (рис. 8,*b*).





Максимальная коррозионная стойкость при этом соответствует системам Al(Ti)/BK8 и ЦЛАБ-2 /TT(TK) с высокими значениями коэффициента массопереноса (рис. 1,б), то есть с покрытиями высокой сплошности.

С образованием при окислении коррозионностойких высокотемпературных фаз (как в стационарных условиях в окалине, так и в процессах трибоокисления в зоне трибоконтакта) связан эффект коррозионной защиты ЭИЛ-покрытий. В процессе трибоокисления наружный слой покрытия, взаимодействующий с обрабатываемой деталью, ответствен за формирование полиоксидной пленки в зоне трения, играющей роль твердой смазки при сухом трении. Наиболее вероятными фазами вторичной пленки могут быть алюминаты вольфрама системы W-Al-O и Al₂O₃ в случае покрытия Al/BK8 и ZrO₂, SiO₂, La₂O₃ – в случае покрытия из материала ЦЛАБ-2. При повышенных режимах резания такие пленки, адгезионно прочно связанные с материалом покрытия, трудно удаляются из зоны трибоконтакта и ответственны за повышение уровня триботехнических характеристик.

Испытания по параметрам, характеризующим стойкость РИ системы ЦЛАБ-2/ВК6, были выполнены по износу задней грани *h* и передней режущей кромки *l* (рис. 9).





Рис. 9. Износ при вершине резца ВК6 по задней грани h, передней режущей кромке l для пути резания L=42 км (i=52): РИ без покрытия (a); РИ с покрытием ЦЛАБ-2/ВК6 (б)

При испытаниях размерной стойкости быстросменных пятигранных пластин из ВТС без покрытия и с ЭИЛ-покрытием Ti, Zr, Al, ЦЛАБ-2 выявлено, что указанные покрытия меняют характер стойкости РИ при чистовой обработке валов по параметрам его конечного качества при резании (P,П,Ф). Так, при ЭИЛ Al/T15К6 в 4 прохода погрешность P,П,Ф в зависимости от пути резания L после чистовой обработки валов (частота вращения шпинделя n = 1000 мин⁻¹; подача продольного суппорта s = 0,07 мм/об; глубина резания t = 0,25 мм; длина вала l=450 мм; обрабатываемый материал сталь 45) меньше, чем без покрытия по погрешности формы в ~1,5 раза, не превышая 20–25 мкм при пути резания L = 1,91-2,09 км, по конусности (относительный поворот образующей вала к оси) в 1,6–1,7 раза, не превышая 35/300 мкм/мм при L = 1,87-2,28 км. Погрешность диаметра аналогично уменьшается в ~1,3 раза и составляет 30 мкм при L = 2,09 км. Погрешность по параметрам P,П,Ф на 20–40% меньше с покрытием ЦЛАБ-2 /ВК6 при L = 57 км, чем без него.

Изменение величины износа РИ по задней грани $h_{3\Gamma}$ и режущей кромке l_{PK} при вершине резца в зависимости от пути резания показано на рис. 10,*a*. С использованием регрессионного анализа были построены линии тренда, характеризующие изменение величины износа при вершине резца по задней грани и передней кромке. Видно, что линии тренда отражают большую устойчивость к износу в процессе резания ВТС с покрытием (П), чем без него (БП). Уравнения линий тренда:



Рис.10. Линии тренда по износу при вершине резца задней грани $h_{3\Gamma}$, режущей кромки l_{PK} (a) и размерной стойкости по параметрам погрешности P,Π,Φ (б) в зависимости от пути резания L без покрытия (БП) ВК6 и с покрытием (П) ЦЛАБ-2/ВК6

Тангенс угла наклона прямых линий для РИ без покрытия больше, чем с покрытием, в $\approx 2,2$ раза. То есть износ при вершине резца по $h_{3\Gamma}$ и l_{PK} имеет скорость роста выше для РИ без по-

крытия, чем с покрытием. РИ с покрытием имеет тенденцию к более высокой стойкости при равных условиях резания, большей устойчивости к сохранению равновесного состояния процесса резания без переналадок.

Линии тренда, отображающие тенденции изменения точностных параметров размера, относительного поворота, формы при обработке РИ без покрытия и с покрытием ЦЛАБ-2 (рис. 10,*б*), описываются следующими уравнениями аппроксимации для РИ без покрытия (БП) и с покрытием (П):

$\omega_P^{\text{BH}} = 0,26L+23,1;$	$\omega_P^{II} = 0,11L + 27,2;$
$\omega_{\Pi}^{B\Pi} = 0,16L+11,3;$	$\omega_{\Pi}^{\ \Pi} = 0,12L + 12,4;$
$\omega_{\phi}^{\text{BII}} = 0,11L+10,1;$	$\omega_{\phi}^{\Pi} = 0,08L + 8,92.$

Общая тенденция изменения точностных параметров, как видно из полученных уравнений, характеризующих качество обработанных деталей, также отражает большую устойчивость к процессу резания РИ с покрытием, чем без него. Тангенс угла наклона имеет большие значения в 2,4; 1,3; 1,4 раза соответственно у прямых линий по параметрам Р, П, Ф для РИ без покрытия, чем с покрытием ЦЛАБ-2. При этом для материала ЦЛАБ-2 следует ожидать наибольшей износостойкости покрытия на РИ из ВТС с наибольшим содержанием TiC (T15K6), обеспечивающим наибольший коэффициент массопереноса (рис. 1, δ), создавая максимальную сплошность покрытия и соответственно наибольшую стойкость к окислению. Положительное влияние ЭИЛ алюминием и композитом на основе ZrB₂ на триботехнические характеристики ВТС свидетельствует о том, что ЭИЛ является структурои фазообразующей технологией за счет высокотемпературного окисления продуктов электроэрозии в межэлектродном промежутке, их взаимодействия и конвективного перемешивания в ванне расплава.

Наблюдается корреляция данных как по скорости процессов (износа и формирования погрешности обработки резанием), так и по их величине. Заметна корреляция полученных результатов по параметрам работоспособности ВТС по износу $h_{3\Gamma}$, l_{PK} с результатами по погрешности Р,П,Ф, которые в большей степени характеризуют конечные параметры качества процесса резания и, следовательно, могут быть использованы для оценки размерной стойкости РИ в условиях, когда износ РИ является доминирующим фактором образования погрешности обработки.

Выводы

1. Установлена зависимость коэффициента массопереноса от состава вольфрамсодержащего твердого сплава, определяемая адгезионным взаимодействием легирующих компонентов с тугоплав-кими компонентами.

2. Стойкость твердого сплава к окислению при температурах ~1000 0 C в 4 и более раз увеличивается при ЭИЛ металлами (Al, Ti) и композитом на основе ZrB₂, что объясняется образованием в защитной окалине высокотемпературных коррозионностойких оксидов, которые являются наиболее вероятными фазами вторичной пленки в зоне трибоконтакта, играющими роль твердой смазки при обработке материалов резанием.

3. Метод электроискрового легирования позволяет повысить на 20–40% стойкость ВТС по параметрам износа задней грани, режущей кромки при вершине резца и размерной стойкости (Р,П,Ф) при чистовой обработке точением валов из стали 45.

4. Показана возможность формирования слоистой структуры на ВТС методом ЭИЛ за счет конвекции и градиента температур в ванне расплава, высокотемпературного окисления, взаимодействия и селективности смачивания легирующих компонентов материалом подложки. Методом ЭИЛ возможно формирование покрытия разного фазового состава трехслойной структуры, определяющей схему несущей способности РИ и изменение микротвердости, что показано на примере системы Al/BK8.

Авторы выражают большую благодарность д.т.н. Аркадию Ефимовичу Гитлевичу, одному из основоположников метода ЭИЛ, за консультации и участие в работе по подготовке данной статьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Подчерняева И.А., Панасюк А.Д. и др. Электроискровое легирование конструкционных сплавов композиционным материалом на основе TiCN-AlN // Порошковая металлургия. 2000. № 5/6. С. 21–29. 2. Подчерняева И.А., Тепленко М.А., Костенко А.Д. и др. Влияние послойного ЭИЛ на свойства композиционного электролитического покрытия системы Ni-B // Порошковая металлургия. 2004. № 1/2. С. 42–46.

3. *Верхотуров А.Д., Мулин Ю.И., Вишневский А.Н.* Восстановление и упрочнение матриц для прессования алюминиевых профилей методом электроискрового легирования // Физика и химия обработки материалов. 2002. № 4. С. 82–89.

4. *Подчерняева И.А., Панасюк А.Д., Лавренко В.А. и др.* Влияние ЭИЛ вольфрамового твердого сплава на его стойкость к износу и коррозии // Порошковая металлургия. 1999. № 5/6. С. 42–47.

5. *Allan Matthews and Adrian Zeyland*. Developments in Vapour Deposited Ceramic Coatings for Tribological Applications // Key Engineering Materials, vols. 206-213 (2001), p. 459–466.

6. Верхотуров А.Д., Емельянов Е.Н. Влияние поверхностного градиента упругих свойств на прочность материала с покрытием: TiN-покрытия на твердых сплавах с переходной зоной // Исследования Института материаловедения в области создания материалов и покрытий. Владивосток: Дальнаука, 2001. С. 68–74.

7. *Фадеев В.С., Верхотуров А.Д., Паладин Н.М., Чигрин Ю.Л.* Разработка и создание слоистых материалов инструментального назначения с заданным градиентом свойств // Перспективные материалы. 2004. № 5. С.45–52.

8. *Гитлевич А.Е., Михайлов В.В., Таран Г.Ф. и др.* Особенности структурных превращений в поверхностных слоях титановых сплавов при электроискровом легировании // Электронная обработка материалов. 1987. С. 19–22.

9. Подчерняева И.А., Григорьев О.Г., Субботин В.И. и др. Износостойкие слоистые электроискровые покрытия на основе ZrB2 // Порошковая металлургия, 2004. № 7/8. С. 77–81.

10. Францевич И.Н., Гнесин Г.Г., Курдюмов А.В. и др. Сверхтвердые материалы. Киев: Наук. думка, 1980. 296 с.

11. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения: Учеб. для машиностроит. спец. вузов. – 3-е изд., стер. М.: Высш. шк., 2001. 591 с.

12. Минералогическая энциклопедия / Под ред. К. Фрея: Пер. с англ. Л.: Недра, 1985. 512 с.

13. Панасюк А.Д., Фоменко В.С., Глебова Г.Г. Стойкость неметаллических материалов в расплавах. Справочник. Киев: Наук. думка, 1986. 340 с.

Поступила 10.04.07

Summary

The possible use electric-spark alloying by metals and ceramics on basis ZrB_2 techniques is shown for tungsten-bearing hard alloys to obtain layers on the operating surface of the cutting tool with the purpose of increase of serviceability.





Рис. 2. Дифрактограмма поверхности образца ВК8 без покрытия после окисления на воздухе при нагреве со скоростью 20 °C в мин до 1000 °C и охлаждении в течение 1 часа

Глубина слоя, мкм